

고온용 히팅 플레이트 / 보이는 윈도우 / 챔버 스트러 시스템
 High Temperature Heating Plate / Visible Window Chamber

Model : QHP-2000



고온용 석영 히팅 플레이트 / 윈도우 챔버 / 스트러 시스템

- 1g에서 최대 30g 이상까지 모든 시료 전처리 가능
- 고순도 석영 재질의 히팅 플레이트
- 특수한 고열용 히팅 코일로 단시간내에 550℃ 까지 상승하고 윈도우 챔버 장착 시, 850℃ 까지 상승 유지 가능
- 리프트 장착으로 가열 및 냉각을 쉽게 할 수 있으며, 스트러 장착으로 가열 중 교반이 가능
- 리모트 타입의 컨트롤러는 플레이트의 온도와 용기내부의 온도를 실시간 확인이 가능하며 리프트의 상·하 컨트롤 가능
- 플레이트와 리프트 및 스트러 시스템의 모든 본체는 특수 코팅되어 높은 온도에 견디며 내산성이 우수
- 윈도우 챔버는 플레이트 상부의 열의 손실을 막고 전처리 중 용기 내부 과정을 눈으로 확인 가능
- 고순도 석영(순도 99.999%) 재질의 용기를 사용하며 압력 분해용기, 툴비커, 포집용기 등 다양한 용기 사용 가능



Heating Plate + Window Chamber



Heating Plate



Quartz Digestion Pressure Vessel



Quartz Cooling Trap Beaker